13/5/24 DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 2000 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv.

009552139 **Image available** WPI Acc No: 93-245686/199331 XRAM Acc No: C93-109328 XRPX Acc No: N93-189010

Floatation-type magnetic head mfr. giving improved contact start-stop characteristics - comprises lapping surface of slider opposite recording medium with soft lapping plate made of at least one of acryl resin, rubber and buff cloth

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week JP 5166321 A 19930702 JP 91334696 A 19911218 G11B-021/21 199331 B

Priority Applications (No Type Date): JP 91334696 A 19911218 Patent Details: Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent JP 5166321 A

Abstract (Basic): JP 5166321 A

In the processs, the surface of the slider opposed to the magnetic recording medium is lapped with a soft lapping surface plate made of one or a mixt. of acryl resins, rubbers and buff cloth.

Pref. the opposed surface of the slider is made of a mixt. of a phase of an inorganic cpd(s). having a surface hardness at a depth of 160 nm of 350-800 kgf/mm2, and a phase of another inorganic cpd(s). having a surface hardness at the depth of 600-1,000 kgf/mm2.

The slider is typically made of a nonmagnetic ceramic(s), such as CaTiO3, SiTiO3, TiO2, P2O5, SiO2, ZrO2 and/or Al2O3. The lapping is typically done at 40-60 rpm for 60 sec for the processing machine lapping master'

USE/ADVANTAGE - The head has an appropriately irregular surface, resulting in significant redn. in the contact area. The head has improved CSS characteristics and high reliability. It can be mass produced at low cost. The method allows easy formation of the irregular surface.

Dwg.1/5 Title Terms: FLOTATION; TYPE; MAGNETIC; HEAD; MANUFACTURE; IMPROVE; CONTACT ; START-STOP; CHARACTERISTIC; COMPRISE; LAP; SURFACE; SLIDE; OPPOSED; RECORD; MEDIUM; SOFT; LAP; PLATE; MADE; ONE; ACRYL; RESIN; RUBBER; BUFF; CLOTH

Derwent Class: A85; L03; T03; V02

International Patent Class (Main): G11B-021/21

File Segment: CPI; EPI

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-166321

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51) Int.CL.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 21/21

101 K 9197-5D

L 9197-5D

審査請求 未請求 請求項の数2(全 8 頁)

(21)出顧番号	特顧平 3-334696	(71)出職人 000005821	
		松下電器産業株式会社	
(22) 出順日	平成3年(1991)12月18日	大阪府門真市大字門真1006番地	
		(72)発明者 金子 健一郎	
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器	
		産業株式会社内	
		(72)発明者 宮崎 正剛	
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器	
		産業株式会社内	
		(72)発明者 前田 成夫	
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器	
		産業株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 小假的 明 (外2名)	
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 浮動型磁気ヘッドの製造方法

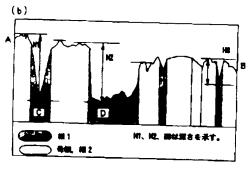
(57)【要約】

【目的】 本発明はスライダの磁気配縁媒体対向面を、 容易に凹凸状にすることができ、コンタクト・スタート ・ストップ特性を向上させることのできる信頼性、生産 性に優れた浮動型磁気ヘッドの製造方法の提供を目的と する.

【構成】 本発明の浮動型磁気ヘッドの製造方法は、ス ライダの磁気記録媒体対向面をアクリル樹脂、ゴム、パ フ布等からなる軟質ラッピング定盤を用いてラッピング 処理する構成からなる。

【効果】 ダイヤモンド等の砥粒がスライダと定盤間に 滞留し易くなる結果、微小切削が可能となり、小さな硬 度を有する相が、摩耗速度の違いにより相対的に大きく 程んだ凹凸状の表面形状を容易にえることができる。





- C 四個の最低級となる粒子
- D 開催の最低部となる相1間の世界
- HI MMORA
- H 3 四部の混さ

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】スライダの磁気記録媒体対向面をアクリル 樹脂、ゴム、パフ布等からなる軟質ラッピング定盤を用 いてラッピング処理することを特徴とする浮動型磁気へ ッドの製造方法。

【請求項2】表面から160nmにおける表面硬度が350~800(kgf/mm²)の無機化合物の相と前記表面硬度が600~1000(kgf/mm²)の無機化合物の相の混合体からなるスライダの磁気記録媒体対向面を、軟質ラッピング定盤を用いてラッピング処理することを特徴と 10する浮動型磁気ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ハードディスク装置等 に用いられる浮動型磁気ヘッドの製造方法に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】近年、小型ハードディスク装置においては、浮動型磁気ヘッドを磁気配録媒体の停止時にはその上で停止させ、磁気配録媒体の回転とともに磁気記録媒 20体から一定の間隔(以下、浮上量とする)で浮上させるというコンタクト・スタート・ストップ(以下、CSSと略す)方式が採用されている。また配録密度を高めることが、主に浮上量を小さくすることでなされており、そのために様々な努力が行われている。

【0003】以下に従来の浮上型磁気ヘッドの製造方法について説明する。浮上型磁気ヘッドは、表面から160nmにおける表面硬度(深さを160nmにするのはデータの精度を高めるためである)が600~1400(kgf/mm²)であるCaTiOs, SrTiOsを主成分と30する相の混合体をスライダとし、(Mn-Zn)フェライトコア及びガラスから構成される、通称コンポジットヘッドと呼ばれる磁気ヘッドが用いられている。この浮動型磁気ヘッドの磁気記録媒体対向面の加工は、微小なダイヤモンド粒子と錯製のラッピング定盤を用いた温式軟質金属ラップにより行われている。

【0004】しかし、温式軟質金属ラップによるコンポジットヘッドは、CSS特性と呼ばれるヘッド・ディスク間の摩擦摩託特性が悪く、特に前述したように低浮上量化が求められている今日CSS特性の改善は極めて重 40 要な課題となっている。

【0005】そこで、コンポジットヘッドのCSS特性を改善する方法として、磁気配録媒体との接触面積を減らす観点から、コンポジットヘッドの磁気配録媒体対向面をある程度租すことが有効とされ、粗い粒子を用いてラッピング加工する方法や、特関平1-251308号公報に関示されたような逆スパッタ法を用いる方法等によってCSS特性の改善が図られている。

[0006]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら上配従来 50 き、その結果浮動型磁気ヘッドのCSS特性を向上させ

の粗い粒子を用いて加工する方法では、スクラッチを発 生させるという問題点があり、一方、逆スパッタ法等を 用いる方法では、その応用性及び作業性の点より量産性 に欠けるという問題点を有していた。特にコンポジット ヘッドにおいては、それぞれ物性の異なる3種の材料、 すなわち非磁性セラミックスとMn-Znフェライト及 びガラスからなるが、ガラスとMn-Znフェライトの 物理的エッチング速度が非磁性セラミックスの物理的エ ッチング速度より大きいために、これらがスライダ表面 より六きく削られてしまうという問題点があり、特にガ ラス部の窪みは5000Åにも及び、コア強度の面から 大きな問題点となっている。これを防止するにはガラス 部とMn-2nフェライト部を完全にマスクして加工せ ねばならず、その分作業工数が増え、生産性が大きく低 下するという問題点があった。また、微小な無機物系の 塵や有機物が存在すると、同様なエッチング速度の不均 一化が生じ、凹凸量のコントロールが困難で、CSS時 にヘッドクラッシュを引き起こす突起が発生し易く品質 上で信頼性に欠け、更に製品歩留りが低いという問題点 があった。更に、非磁性セラミックス部においては、逆 に物理的エッチング速度が極めて遅く、逆スパッタ法に よっても凹凸を付与すること自体が困難であるという問 題点があった。

2

【0007】本発明は上記従来の問題点を解決するもので、スライダの磁気配録媒体対向面を、容易に凹凸状にすることができ、CSS特性を向上させることのできる信頼性、生産性に優れ低原価で量産性に適した浮動型磁気ヘッドの製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に請求項1の浮動型磁気ヘッドの製造方法は、スライダ の磁気配録媒体対向面をアクリル樹脂、ゴム、パフ布等 からなる軟質ラッピング定盤を用いてラッピング処理す る構成を有している。

[00009] 請求項2の浮動型磁気ヘッドの製造方法は表面から160nmにおける表面硬度が350~800 (kgf/mm²) の無機化合物の相と前記表面硬度が600~1000(kgf/mm²) の無機化合物の相の混合体からなるスライダの磁気記録媒体対向面を、軟質ラッピング定整を用いてラッピング処理し前記対向面を凹凸状にする工程を備えた構成を有している。

[0010]

【作用】この構成によって、ラッピング定盤が高乗性体よりなるためダイヤモンド等の硬質砥粒がスライダ加工面と定盤間に滞留し易く、この滞留した硬質砥粒によりスライダの柔らかい相を早く、より深く摩託することができる。また、浮動型磁気ヘッドの磁気配録媒体対向面を、小さな硬度を有する相が軟質ラップで硬度の違いにより大きく程み適度な凹凸状に容易に加工することができ、その結果浮動型磁気ヘッドのCSS特性を向上させ

3

ることができる。

[0 0 1 1]

【実施例】以下本発明の一実施例における浮上型磁気へ ッドの製造方法を説明する。

【0012】図1は本発明の一実施例における浮動型磁 気ヘッドの外観斜視図である。1は非磁性セラミックス からなるスライダ、2はMn-2nフェライトからなる Mn-Znフェライトコア、3はMn-Znフェライト コア2をスライダ1に接着するためのガラス、aはスラ イダ1の磁気配録媒体対向面である。

【0013】以上のように構成された本実施例における 浮動型磁気ヘッドについて、以下その製造方法を説明す

【0014】Mn-Znフェライトコア2を溶融したガ ラス3を用いてスライダ1に接着して作製された浮動型 磁気ヘッドを加工用治具(図示せず)上に固定する。次 いで、微細なダイヤモンド粒子等をラッピング砥粒と し、アクリル樹脂等の高弾性体をラッピング定盤とする 加工機を用いて、スライダ1の磁気記録媒体対向面を軟 * *質ラップする。

【0015】以上の方法によって製造した本実施例にお ける浮動型磁気ヘッドと従来の浮動型磁気ヘッドについ て比較試験を行った。以下その結果について説明する。

【0016】まず、本試験において使用するスライダ用 非磁性セラミック材料を作製した。材料A、Bは、Ca TiO2, SrTiO3, TiO2, P2O6, SiO2, Z TO1, A 11O1の固溶体又は混合物あるいはその構成 元素からなる化合物で略構成される焼結体であって、そ 10 の主な組成は、CaTiO₁, SrTiO₂, TiO₂, PrOi, SIO2, ZrO2, AliOa換算で、材料Aで は、42, 37, 14, 2, 1. 5, 3, 0. 5 mol *で あり、材料Bは、43,38,14,1,1,2.7,

【0017】この材料A及び材料Bについて、表面から 160 nmにおける表面硬度及び表面積占有率を測定し た。この結果を(表1)に示す。

[0018]

3 mol%である。

【表1】

材料	*	1	表面硬度 (kgf/mm²)	面積占有率(%)
A	母	相	600, 800, 820, 830, 860, 860, 900, 950, 960, 1000	****
	相	1	350, 350, 400, 450, 460, 500, 560, 570, 600, 800	4. 5
	相	2	850, 850, 880, 900, 950, 970, 1000, 1000, 1000, 1000	0. 5
В	母	相	600, 750, 800, 830, 840, 860, 900, 940, 1000, 1000	****
	相	1	350, 400, 400, 450, 460, 500, 540, 570, 600, 700	2
	相	2	840, 850, 890, 900, 930, 960, 980, 1000, 1000, 1000	0. 3

【0019】ここで、表面硬度は島津製作所製ダイナミ ック硬度計を用い、最大荷重1gfにおける負荷と圧子 の挿入深さから求めた。表面積占有率は、鏡面のSEM 写真(2000倍)より求めた。図2に材料A及び材料 40 Bの鏡面の模式図を示す。

【0020】これ等の結果より、材料A及び材料Bが表 面積において4.5%,2%を占める表面から160n mにおける表面硬度において硬度350~800(kgf/m m²)を有する酸化物の相と、前配表面硬度600~10 00(kgf/mm²) を有する酸化物の相の混合体から構成さ れていることがわかった。

【0021】次に、軟質ラッピング定盤を用いたラッピ ング方法について説明する。

料A及びBを用いて作製し、次の条件でラッピング処理 を行った。

【0022】ラッピング定盤として直径30cm、厚み 2. 0 cmのアクリル製のものを用い、ラッピング砥粒と して平均粒径 0. 12 μmのダイヤモンド粒子を用い た。加工機として、ラップマスターと呼ばれるものを用 いた。ラッピング時間は60秒とし、ラッピング定盤の 回転数は40rpm と60rpm の2種類で行った。各実験 例について、浮動型磁気ヘッド30個を各々作製した。

【0023】次に、この加工面の表面形状を、各々の浮 **動型磁気ヘッドについて、触針式表面粗さ計にて55μ** mの距離にわたり計10箇所測定した。

【0024】なお加工面の表面形状は、測定値をパソコ (実験例 $1\sim4$)図1に示す浮動型磁気ヘッドを前記材 50 ンに取り込み解析して求めた。触針式表面粗さ計は、ダ

イヤモンド製の先端半径0.1μmの触針を用いて、倍 率100万の条件にて測定した。

***** [0026] 【表2】

【0025】その測定結果を(表2)に示す。

材料 回転数 深さ50 Å以上の凹部の数 (rpm) (平均值) 実験例1 Α 40 2. 1. 2. 2. 2. 3 実験例2 6 0 1. 9. 2. 2 Α 実験例3 В 40 1. 6. 1. 8. 1. 9 実験例4 В 601. 5, 1. 6, 1. 6 比較例1 4 0 0. 6, 0. 8 Α 比較例2 6.0 0. 5, 0. 6 Α 比較例3 В 4 0 0. 3. 0. 3 出較例4 B 0.30. 3, 0. 4

【0027】次に、実験例1と実験例4の浮動型磁気へ ッドについて、接触式表面粗さ計を用い表面形状を測定 した。その結果を図3に示す。

【0028】図3(a)は実験例1の表面形状を示す粗 状を示す粗さ曲線のグラフでである。

【0029】 (比較例1~4) 実験例と同一の材料を用 いて浮動型磁気ヘッドを作製し、スライダ1の磁気記録 媒体対向面 a を従来の金属軟質ラップにより加工した。

[0030] 加工方法は、ラッピング定盤として、実験 例と同寸法で錯製のものを用いた点を除いては、実験例 と同様にして行い、各比較例について、浮動型磁気ヘッ ド30個を各々作製した。

【0031】次にこの加工面の表面形状を実験例と同様 にして測定した。その測定結果を(表2)に示す。

【0032】次に、比較例1及び比較例4の浮動型磁気 ヘッドについて、接触式表面粗さ計を用い表面形状を測 定した。その結果を図4に示す。

【0033】図4(a)は比較例1の表面形状を示す租 さ曲線のグラフであり、図4 (b) は比較例4の表面形 状を示す和さ曲線のグラフである。

【0034】(表2)、図3、図4から明らかなよう に、本発明の軟質ラップにおいては、深さ数十~100 0人の凹部と、この凹部に起因する明確な凹凸形状が得

十~150人程の凹部は存在したものの、明確な凹凸形 状は得られなかった。またこれらのラップを行った浮動 型磁気ヘッド間においては、深さ50人以上の前記凹部 の発生頻度が異なり、本発明の軟質ラップにおいては平 さ曲線のグラフであり、図3(b)は実験例4の表面形 30 均で1.5個以上の凹部が狙さ曲線上で存在し、一方従 来の軟質金属ラップにおいてはこの個数は、0.3~ 0.8個であった。

> 【0035】なおこの凹部は、CaTiO₁、SrTi O₃ 及びその固溶体又はTiO₂ 又は微量のP, Si, Z r、Alが拡散した母相とは組成が異なり、P、Si, Zr, Alに富んだTi, Ca, Srの酸化物の相であ った。

> 【0036】次に、本発明で用いたセラミックス材料の 相構成と、粗さ曲線との関係について説明する。

【0037】図5(a)は加工画の結晶相と粒子状態を 示す模式図であり、図5(b)は図5(a)におけるA -B断面を示す模式図である。

【0038】H1, H2, H3は凹部の深さ、Cは凹部 の最低部となる粒子、Dは凹部の最低部となる相1間の 粒界である。

【0039】図5 (a) の新面における凹部は、図5 (b) に示すように化学的に異なる組成の柔らかい硬度 を有する相1の粒子及び粒子群であると推察される。即 ち、この凹部は加工時に相1の粒子が母相または相2の られた。一方従来の軟質金属ラップにおいては、裸さ数 50 粒子より激しく摩耗することで発生するものである。凹 (5)

部の位置としては、粒内に最低部を有する粒子Cを含む 粒子や粒子群の場合も存在するし、相1間の粒界Dの場 合も存在する。なお、凹部の築さは図5で示すように築 い方をとった。

【0040】本発明の軟質ジップでは、ラッピング定盤が高弾性体よりなるために、ダイヤモンド砥粒がスライダと定盤間に滞留し易く、この滞留したダイヤモンド砥粒によってスライダの柔らかい相がより摩託されてくばみ、凹凸形状が得られるものと考えられる。

【0041】的、本実施例における軟質ラップでは、定 10 盤としてはアクリル樹脂製の定盤を用いたがその他、ゴム製やパフ布等の高弾性材料からなる定盤でも可能である。また、、砥粒としてはダイヤモンド粒子の他アルミナ粒子、炭化珪素系の粒子等一般に用いられている砥粒でも適用できる。

【0042】以上のように本実施例によれば、硬度の異なった相を有する浮動型磁気ヘッドの磁気記録媒体対向面に、最適形状の凹凸部を簡単に付与することができ、かつスライダの機械的強度を劣化させることがない。

[0043]

【発明の効果】以上のように本発明は、アクリル樹脂等からなる高弾性体をラッピング定盤とする軟質ラップ法によって、表面から160nmにおける表面硬度350~800(kgf/mm²)を有する柔らかい無機化合物の相と前記表面硬度600~1000(kgf/mm²)を有する硬い無機化合物の相を有するセラミックス材料等からなる浮動型磁気ヘッドの磁気配録媒体対向面を加工することにより、ダイヤモンド等の砥粒がスライダと定盤間に滞留し易くなる結果、微小切削が可能となり、小さな硬度を有する相が、摩託速度の違いにより相対的に大きく寝ん30

だ凹凸状の表面形状を容易に得ることができ、磁気記録 媒体との接触面積を減少させるために、浮動型磁気ヘッドのCSS特性を著しく向上させることができる、信頼 性、生産性に優れ低原便で量産性に適した浮動型磁気ヘッドの製造方法を実現できるものである。

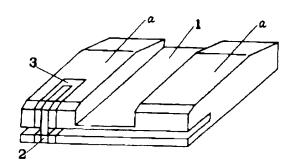
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における評動型磁気ヘッドの 斜視図

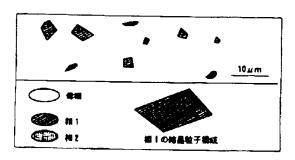
【図2】材料A及び材料Bの鏡面の模式図

- 【図3】(a)実験例1における加工面の表面形状を示す想さ曲線のグラフ
 - (b)実験例4における加工面の表面形状を示す粗さ曲 勢のグラフ
 - 【図4】 (a) 比較例1における加工面の表面形状を示す組さ曲線のグラフ
- (b) 比較例4における加工面の表面形状を示す粗さ曲線のグラフ
- 【図5】(a)加工面の結晶相と粒子状態を示す模式図
- (b)図5 (a)におけるA-B斯面を示す模式図
- 20 【符号の説明】
 - 1 スライダ
 - 2 Mn-Znフェライトコア
 - 3 ガラス
 - a スライダの磁気記録媒体との対向面
 - C 凹部の最低部となる粒子
 - D 凹部の最低部となる相1間の粒界
 - H1 凹部の深さ
 - H2 凹部の深さ
 - H3 凹部の深さ

[図1]



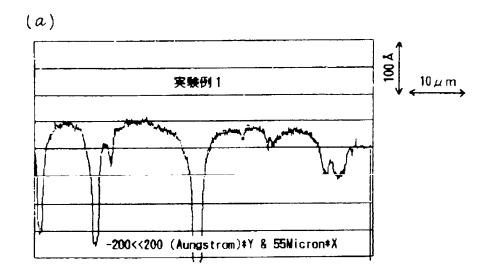
【図2】

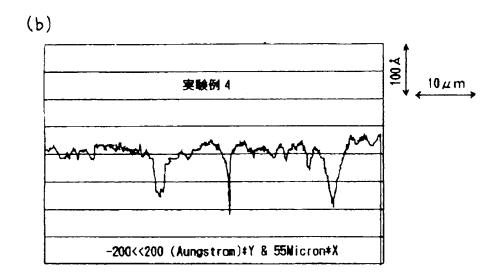


(6)

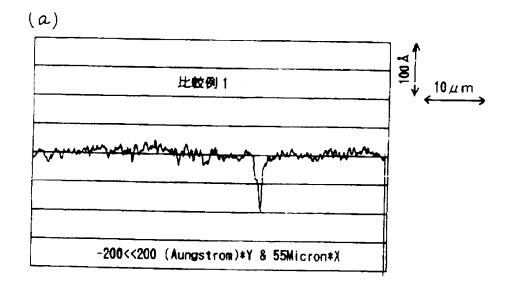
特開平5-166321

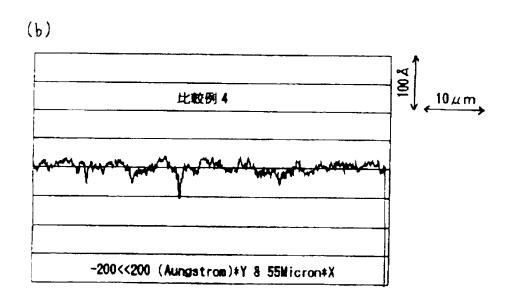
[図3]





【図4】

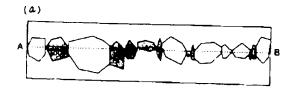


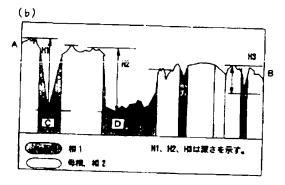


(8)

特別平5-166321

[図5]





- C 四部の最低部となる粒子
- D 四部の最低部となる後1間の世界
- H1 四部の渡さ
- H? 哲郷の家さ
- H 8 四年の果さ

フロントページの続き

(72)発明者 木村 淳一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内